

電子ビーム蒸着用高純度純グラファイトるつぼ

商品番号: KMS02



前書き

主にパワーエレクトロニクス分野で使用される技術です。電子ビーム技術を用いた材料成膜により、炭素源材料から作られたグラファイトフィルムです。

[詳細を学ぶ](#)

グラファイトるつぼの寸法	35*17mm	35*22mm	40*20mm	42.5*19.5mm	45*22.5mm	50*25mm	65*30mm
--------------	---------	---------	---------	-------------	-----------	---------	---------